
ผลการควบคุมกำลังของพลาสมาโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และการปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ที่ความดันบรรยากาศ

Effect of Plasma Power Control by Varied-Voltage, Frequency and Pulse Density Modulation at Atmospheric Pressure

อาหลี คำหมื่น ประจักษ์ แซ่จิ่ง* และ ยุทธนา ภูริราณิชย์กุล
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Arlee Tamman, Prajak Saeung* and Yutthana Tirawanichakul

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University.

บทคัดย่อ

พลาสมาดิสชาร์จชนิดขั้มชนวนที่ความดันบรรยากาศสามารถสร้างได้โดยจ่ายสนามไฟฟ้าแก่ห้องพลาสม่า การควบคุมกำลังของพลาสมาสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสัญญาณ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงความถี่ อีกวิธีที่สามารถทำได้คือ การเปลี่ยนแปลงจำนวนคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ขั้วไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา วิธีนี้เรียกว่า การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ การควบคุมกำลังโดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ คือการสร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับและสัญญาณแรงดันศูนย์ เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณจากออก สำหรับงานวิจัยนี้ เมื่อใช้การควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า สามารถควบคุมกำลังของพลาสมาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 33 วัตต์ โดยพิจารณาที่แอนอลิจูดของแรงดันไฟฟ้าเดียว กวักด้วยคือ 15 กิโลโวลต์ แต่พลาสม่าจะเกิดไม่สม่ำเสมอที่กำลังของพลาสม่าต่ำ เมื่อใช้การควบคุมด้วยความถี่จะได้กำลังของพลาสม่า ตั้งแต่ 20-42 วัตต์ และสามารถสร้างพลาสม่าที่สม่ำเสมอได้แต่เปลี่ยนแปลงช่วงกำลังของพลาสม่าได้สั้น เทคนิคการปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์สามารถสร้างพลาสม่าที่มีความสม่ำเสมอต่อต่อช่วงการเปลี่ยนแปลงกำลังของพลาสม่าตั้งแต่ 1 ถึง 33 วัตต์

คำสำคัญ : พลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ การดิสชาร์จชนิดขั้มชนวน การปรับความหนาแน่นของพัลส์ การควบคุมกำลังของพลาสม่า พลาสม่าแบบแผ่นขนาด

Abstract

Atmospheric Dielectric barrier discharge plasma at atmospheric pressure was generated by applying an electric field to a reactor. The plasma discharge power was controlled with various formations of the signal input, thus changing potential and frequency. Another way to control the plasma power can be done by varying the number of pulse signal that applied to parallel electrodes in unit time, which is called pulse-density-modulation (PDM). The PDM technique creates an ac-voltage state and a zero state to control the average output voltage. In this research, the plasma discharge power of 1 to 33 watts was used by adjusting the voltage from 10 kV_p to 15 kV_p but the plasma was unstable at low power. In the power range of 20 to 42 watts the steady state plasma discharge can be achieved by adjusting frequency with a peak voltage of 15 kV_p but the steady state can be created only in a short range of the power control. However, PDM can be used to control the steady state plasma with a wide range of the plasma discharge power from 1 to 33 watts.

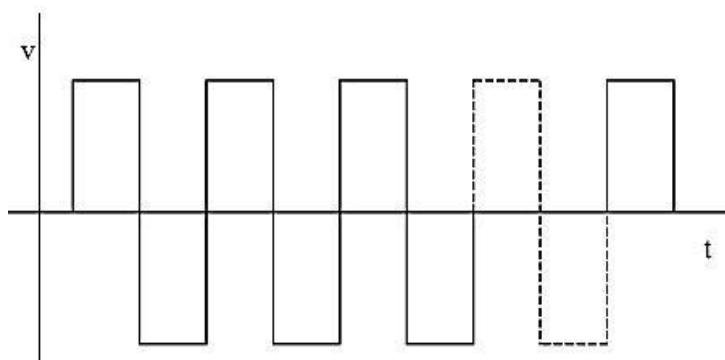
Keywords : Atmospheric plasma discharge, Dielectric barrier discharges, Pulse Density Modulation, Plasma Power Control, Bipolar Plate Plasma

*Corresponding author. E-mail: prajak.s@psu.ac.th

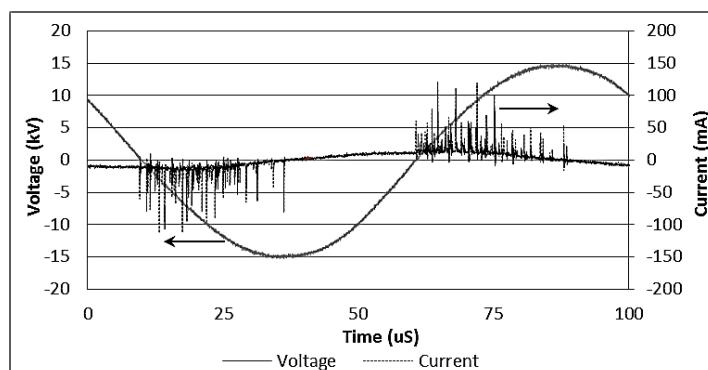
บทนำ

ปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อธรรมชาติจากการพัฒนาทางด้านกระบวนการผลิต และอุตสาหกรรม องค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์พลาสมาระดับต้นของความต้องการทั้งสอง นั้นคือการแทนที่กระบวนการผลิตบางอย่าง ด้วยเทคนิคทางด้านฟิสิกส์พลาสม่า เช่น การทำความสะอาดผิวเส้นลวดด้วยพลาสม่าในอุตสาหกรรมผลิตแม่เหล็ก แทนการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด (1, 1, 1, -ไตรคลอโรเอเทน) ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Choi et al. 2001) การควบคุมกำลังของพลาสมาระดับต้นได้หลายวิธี เช่นการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า หรือ ช่วงเวลาด้านบวกของสัญญาณไฟฟ้า (Sugimoto et al. 2001) เป็นต้น R.-F. Horng และคณะ (Horng et al. 2007) ได้ศึกษาปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากระบบพลาสมาระดับต้นโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจาก 57-250 เอิร์ตซ์ พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น เมื่อความถี่สูงขึ้น นั้นคือในช่วงความถี่ 100-250 เอิร์ตซ์ ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงความถี่ต่ำ

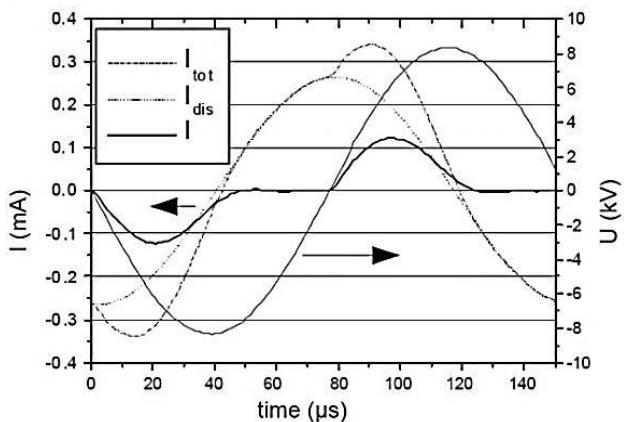
เมื่อพิจารณากำลังของพลาสมาระดับต้นของพลาสมาระดับต้น อย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่มความถี่ของแหล่งจ่าย และมีกำลังไฟฟ้ามากที่สุดที่ความถี่ 125 เอิร์ตซ์ ที่ความถี่สูงกว่านี้กำลังไฟฟ้าจะลดลง แต่ลดลงอย่างช้าๆ Z. Li และคณะ (Li et al. 2011) ได้ใช้เทคนิคกราฟท์-ฟิลลิ่ง (Graft-Filling) ของพลาสมาระดับต้น ชนิดขั้มชนวนเพื่อปรับปรุงเยื่อเลือกผ่านสำหรับแยกก๊าซ โดยใช้แหล่งจ่ายความถี่ 10 กิโลเอิร์ตซ์ และควบคุมคุณสมบัติของพลาสมาระดับต้นโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและเวลา จากการทดสอบพบว่าเมื่อเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าทำให้อัตราการไหล (Permeation Flux) ลดลงจนมีค่าคงที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้ามีค่า 70 โวลต์ นั้นคือระดับการกราฟท์ (Degree of Grafting) ภายในช่องของเยื่อเลือกผ่านมีค่าคงตัว อภิวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมกำลังของพลาสมาระดับต้นได้คือ การเปลี่ยนแปลงจำนวนคลื่นของสัญญาณที่จ่ายแก่ชั้นไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา วิธีนี้เรียกว่า การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ (Pulse Density Modulation) (Fujita & Akagi 1999; Yong & Xiangning 2005) นั้นคือการเปลี่ยนจำนวนลูกคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าแรงดันสูงในหนึ่งหน่วยเวลา ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงกำลังของพลาสมาระดับต้นได้ในขณะที่ความถี่และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงมีค่าเท่าเดิม



ภาพที่ 1 แสดงสัญญาณที่มีความหนาแน่นของพัลส์ 3/4



ภาพที่ 2 ลักษณะของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการดิสชาร์จแบบเส้น (Jidenko et al. 2006)



ภาพที่ 3 ลักษณะของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการดิสชาร์จแบบแพร่กระจาย (Wagner et al. 2003)

ภาพที่ 1 แสดงสัญญาณขาเข้าของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อใช้ค่าความหนาแน่นของพัลส์ $3/4$ สัญญาณทั้งหมด 4 ลูกคู่ลีน ซึ่งมีสัญญาณบวก - ลบ 3 ลูก และอีกหนึ่งลูกเป็นสัญญาณศูนย์ซึ่งจะอยู่บริเวณที่มีเส้นประในภาพที่ 1

การดิสชาร์จผ่านฉนวน (DBD) สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือการดิสชาร์จแบบเส้น (Filamentary Mode) ซึ่งเกิดขึ้นได้จำก อิกรูปแบบหนึ่งคือการดิสชาร์จแบบแพร่กระจาย (Diffuse Mode) (Wagner et al. 2003; Chirokov et al. 2005) กรณีการเกิดดิสชาร์จแบบเส้น จะเกิดเมื่อความเข้มสนามไฟฟ้าระหว่างช่องว่างของอากาศมีค่ามากพอจนก้าษสามารถแตกตัวได้ การแตกตัวของก้าษเกิดขึ้นโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดบนขั้วไฟฟ้าและพัฒนาไปเป็นเส้นของการแตกตัว ซึ่งเรียกว่าไมโครดิสชาร์จ การดิสชาร์จทั้งสองแบบสามารถแยกได้โดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสมา ซึ่งสามารถวัดได้ผ่านตัวต้านทานที่ต่อ กับห้องพลาสมากาวาร์ด (Wagner et al. 2003) สัญญาณกระแสที่เกิดจากการดิสชาร์จของพลาสมารายกว่า กระแสดิสชาร์จ (I) ลักษณะกระแสดิสชาร์จของการดิสชาร์จแบบเส้นอยู่ในช่วงเวลาสั้นระดับนาโนวินาที (Jidenko et al. 2006) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2 แต่กรณีของการดิสชาร์จแบบแพร่กระจายนั้น ความกว้างของกระแสดิสชาร์จจะขึ้นอยู่กับความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ห้องพลาasma ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อกระแสแทนที่ (I_{dis}) คือกระแสที่เคลื่อนที่ผ่านชั้นของแผ่นฉนวนจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ตกล่อมขั้วไฟฟ้าทั้งสองซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวเก็บประจุ และกระแสไฟฟาร่วม (I_{tot}) คือผลรวมของกระแสดิสชาร์จกับกระแสแทนที่ (Massines et al. 1998; Wagner et al. 2003)

กำลังของพลาสมาระบาร์วัดได้ โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกล่อมตัวเก็บประจุและแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายกับขั้วไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 4 แรงดันไฟฟ้าที่ตกล่อมตัวเก็บประจุสามารถนำไปคำนวณค่าประจุที่เกิดจากการดิสชาร์จได้ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ขั้วไฟฟ้า เรียกว่า แผนภาพลิสชาจัส (Lissajous Figure) พื้นที่ใต้แผนภาพลิสชาจัสแสดงถึงพลังงานที่ส่งผ่านช่องของอากาศโดยพลาasma ที่เกิดในหนึ่งลูกคู่ลีน (E_{el}) ซึ่งแสดงดังสมการที่ 1 และกำลังไฟฟ้าคือพลังงานในหนึ่งลูกคู่ลีนคูณด้วยความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายดังสมการที่ 2 (Wagner et al. 2003).

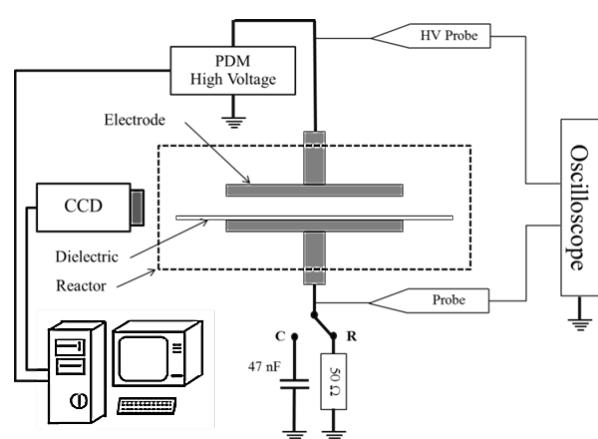
$$E_{el} = \oint_t^{t+T} V(t)dQ \quad (1)$$

$$= C_{meas} \oint_t^{t+T} V(t)dQ_{meas} \quad (1)$$

$$P_{el} = \frac{E_{el}}{T} = E_{elf} \quad (2)$$

เมื่อ

| | |
|------------|--|
| $V(t)$ | คือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ขั้วไฟฟ้า |
| V_{meas} | คือแรงดันไฟฟ้าคลื่นตัวเก็บประจุ C_{meas} |
| t | คือเวลา |
| T | คือคาบของแรงดันไฟฟ้า |
| f | คือความถี่ของแหล่งจ่าย |
| Q | คือประจุที่ถูกส่งผ่านโดยพลาasma |



ภาพที่ 4 อุปกรณ์การทดลองเพื่อสร้างพลาスマวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้า

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

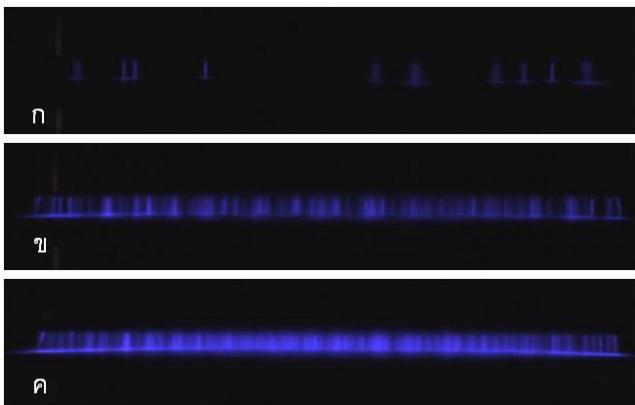
รูปแบบการจัดอุปกรณ์การทดลองแสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งตัดแปลงจากระบบที่ Wagner และคณะได้รายงานไว้ (Wagner et al. 2003) ประกอบด้วยห้องพลาสม่าแบบแผ่นขนาด แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้หลักการควบคุมแบบปรับความถี่ แรงดันไฟฟ้าและความหนาแน่นของพลังส์ คอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมความถี่ และความหนาแน่นของพลังส์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง กล้องซีซีดี (SONY XCD-V60CR) สำหรับจับภาพพลาสม่าที่เกิดขึ้น และอสซิลโลสโคป(Tektronix TDS3014B Bandwidth 100 เมกะ赫تز) สำหรับแสดงและบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าของพลาสม่า โดยใช้งานร่วมกับโพรปรัดไฟฟ้าแรงดันสูงที่สามารถลดระดับแรงดันไฟฟ้าได้ 1000 เท่า (Tektronix P6015A 1000x) และโพรปรรมดาที่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนการลดแรงดันไฟฟ้าได้ 10 เท่าและ 1 เท่า (IWATSU SS-0110) แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงพัฒนาขึ้นโดยใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ (full bridge inverter) และนำสัญญาณที่ได้จากเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ทำให้กําชสามารถแตกตัวได้ ห้องพลาสม่าประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าด้านบนและด้านล่าง ซึ่งเป็นสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.50 เซนติเมตร หนา 0.40 เซนติเมตร และแผ่นฉนวนซึ่งทำจากเทฟลอน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.20 เซนติเมตร หนา 0.02 เซนติเมตร วางอยู่บนขั้วไฟฟ้าด้านล่าง โดยขั้วไฟฟ้าด้านบนต่อ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง และขั้วไฟฟ้าด้านล่างต่อผ่านตัวต้านทาน 50 โอห์มลงกราวด์เพื่อวัดกระแสดิสชาร์จ หรือต่อผ่านตัวเก็บประจุ 47 นาโนฟาร์ด เพื่อวัดประจุไฟฟ้าพลาสม่าถูกสร้างที่ความดันบรรยากาศ (760 มิลลิเมตรปอร์ต) ในบรรยากาศของออกซิเจนร้อยละ 20.5 ในไตรเจนและกําชอื่นๆ ร้อยละ 79.5 ซึ่งวัดโดยเครื่องวิเคราะห์กําชชีวภาพ (Geotech รุ่น Biogas Check Rev.0) โดยไม่มีการเพิ่มเติมกําชชนิดอื่นๆ และซ่องว่างของอากาศระหว่างขั้วไฟฟ้ากับแผ่นฉนวนมีขนาด 0.02 เซนติเมตร

การศึกษาคุณสมบัติของพลาสมามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการควบคุมกำลังไฟฟ้า โดยศึกษาในช่วงความถี่ของแหล่งจ่ายตั้งแต่ 6-12 กิโลเฮิรตซ์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ การศึกษากำลังของพลาสม่าผ่านการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ห้องพลาสม่า โดยเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 10-15 กิโลโวลต์ ที่ความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ การควบคุมกำลังพลาสม่าโดยการเปลี่ยนความหนาแน่นของพลังส์จาก 1/20-20/20 ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ และความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์

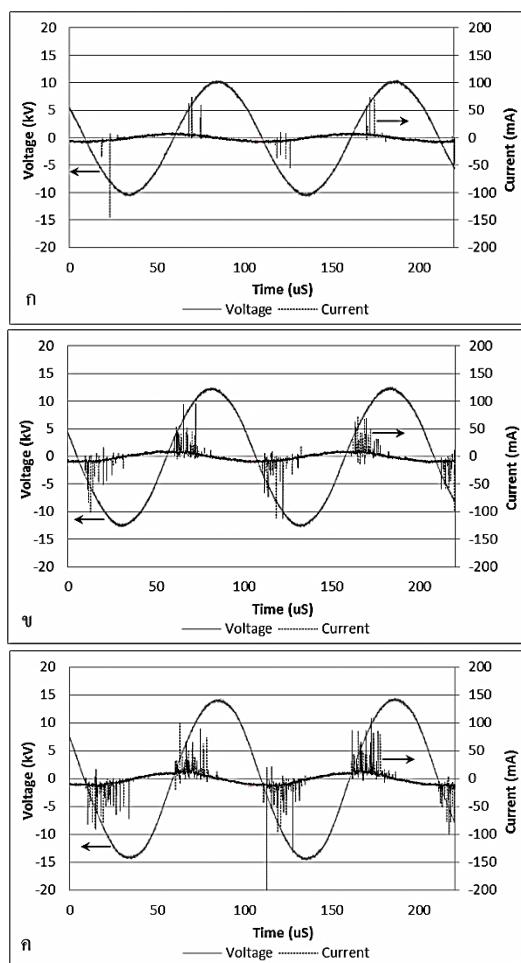
การศึกษาลักษณะทางไฟฟ้าของพลาสมานั้นสามารถทำได้โดยการวัดกระแสดิสชาร์จที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถวัดสัญญาณที่ตักคลื่นตัวต้านทาน 50 โอห์ม ที่ต่ออยู่กับขั้วไฟฟ้าด้านล่างเพื่อใช้จำแนกรูปแบบของการดิสชาร์จ กำลังของพลาสม่าสามารถวัดได้โดยการต่อสัญญาณจากขั้วไฟฟ้าด้านล่างผ่านตัวเก็บประจุ 47 นาโนฟาร์ด และนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างประจุและแรงดันไฟฟ้า หรือเรียกว่าแผนภาพลิสชาจัสเพื่อคำนวณกำลังของพลาสม่า

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสม่าโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้สร้างพลาสม่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ พลาสม่าเกิดใหม่ทั่วขั้วไฟฟ้าแต่เกิดบางส่วนเท่านั้น ซึ่งแสดงดังภาพที่ 5 (ก) โดยพลาสม่าจะเกิดขึ้นบริเวณซ่องว่างของอากาศระหว่างขั้วไฟฟ้าด้านบนและแผ่นฉนวนซึ่งวางอยู่บนขั้วไฟฟ้าด้านล่าง ตำแหน่งดังกล่าวอยู่ภายใต้ส่วนประจุของภาพที่ 4 แต่เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 12 กิโลโวลต์ พลาสม่าเกิดขึ้นทั่วทั้งขั้วไฟฟ้า แสดงดังภาพที่ 5 (ข) และเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 14 กิโลโวลต์ พลาสม่าที่เกิดขึ้นแสดงดังภาพที่ 5 (ค) ซึ่งมีความเข้มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงดันไฟฟ้า 12 กิโลโวลต์ ลักษณะของแรงดันไฟฟ้าและกระแสดิสชาร์จแสดงดังภาพที่ 6 ลักษณะของกระแสดิสชาร์จที่ได้แสดงถึงการเกิดพลาสม่าแบบเส้น (Filamentary Discharge) นั้นคือกระแสดิสชาร์จมีลักษณะเป็นพลังส์สั้นๆ และความหนาแน่นของกระแสดิสชาร์จซึ่งพิจารณาจากจำนวนพลังส์ของกระแสดิสชาร์จที่เกิดขึ้นในหนึ่งลูกคลื่นของแรงดันไฟฟ้าแสดงถึงความหนาแน่นของพลาสม่าที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่างกันดังภาพที่ 6 (ก-ค) (ก) แรงดันไฟฟ้ามีค่า 10 กิโลโวลต์ จำนวนกระแสดิสชาร์จมีค่าเฉลี่ย 8 พลังส์ต่อหนึ่งลูกคลื่นของแรงดันไฟฟ้า (ข) เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 12 กิโลโวลต์ จำนวนกระแสดิสชาร์จมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย คือ 52 พลังส์ต่อหนึ่งลูกคลื่นของแรงดันไฟฟ้า และ (ค) เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 14 กิโลโวลต์ จำนวนกระแสดิสชาร์จมีค่า 103 พลังส์ต่อหนึ่งลูกคลื่นของแรงดันไฟฟ้า จำนวนกระแสดิสชาร์จที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาพจากกล้องซีซีดีและกำลังของพลาสม่าที่ได้ซึ่งที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น กำลังของพลาสมาก็สูงขึ้นด้วย โดยกำลังของพลาสม่าต่ำสุดคือ 1 วัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ และสูงสุดคือ 33 วัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์



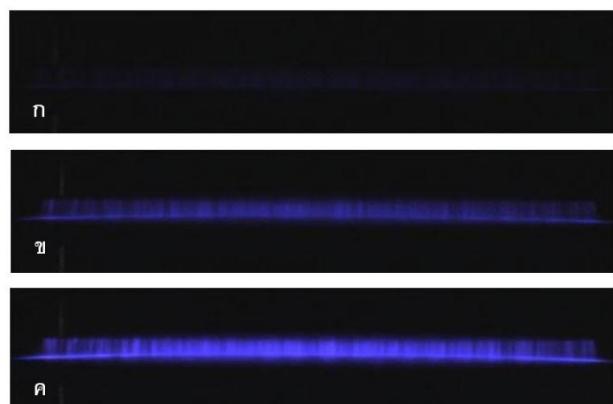
ภาพที่ 5 ภาพถ่ายจากกล้องซีซีดีของพลาสมามือเปลี่ยนแปลง แรงดันจาก 10 12 และ 14 กิโลโวลต์ ซึ่งแสดงในภาพ ก ถึง ค ตามลำดับ



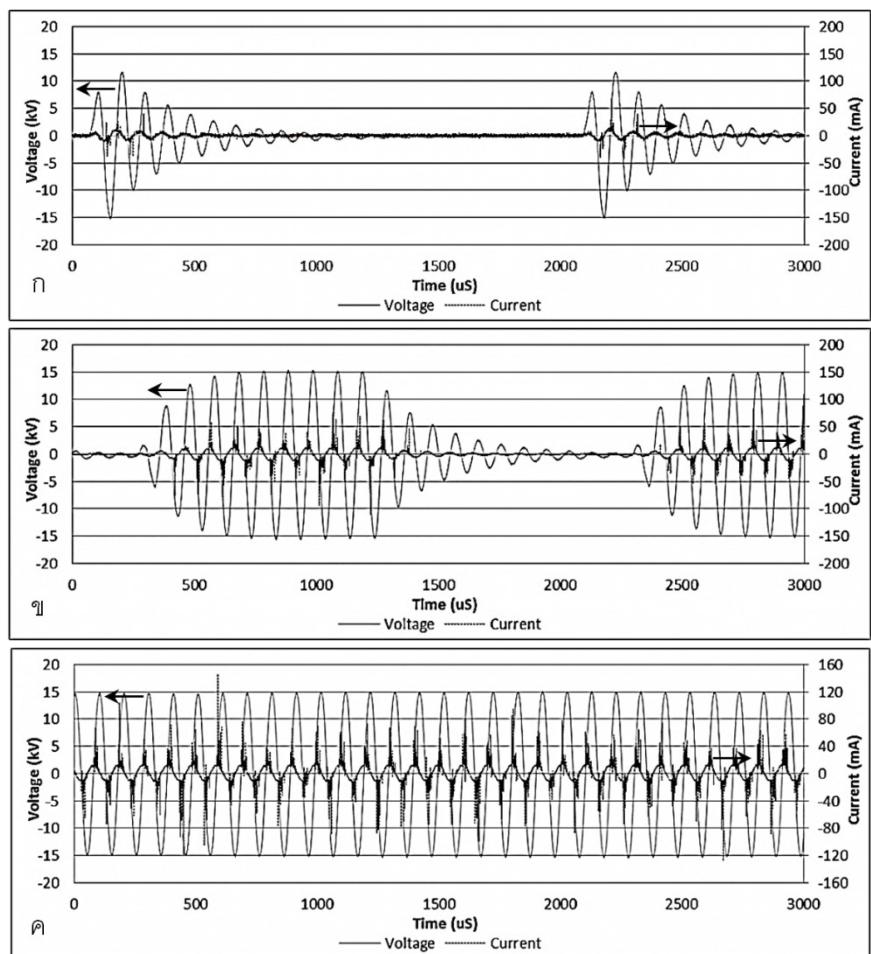
ภาพที่ 6 ภาพ ก ถึง ค แสดงกระแสสัมภาร์เจริญกับ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ชั้วไฟฟ้าซึ่งมีค่า 10 12 และ 14 กิโลโวลต์ ตามลำดับ

การศึกษาคุณสมบัติของพลาสมาจากการเปลี่ยนแปลง ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ชั้วไฟฟ้า โดยเปลี่ยนความถี่จาก 6-12 กิโลเฮิรตซ์ ความเข้มของพลาสมาที่ความถี่น้อยจะมีค่าน้อย และเมื่อเพิ่มความถี่ ความเข้มของพลาสมาก็สูงขึ้นด้วย พิจารณา กำลังไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ ความถี่ 6 กิโลเฮิรตซ์ กำลังของพลาสมามีค่า 20 วัตต์ เมื่อเพิ่มความถี่กำลังของพลาสมาก็สูงขึ้นด้วย จนมีค่าสูงสุดคือ 42 วัตต์ ที่ความถี่ 12 กิโลเฮิรตซ์ ลักษณะของกระแสสัมภาร์เจที่ได้แสดงถึงการเกิดสัมภาร์แบบเส้นเช่นกัน

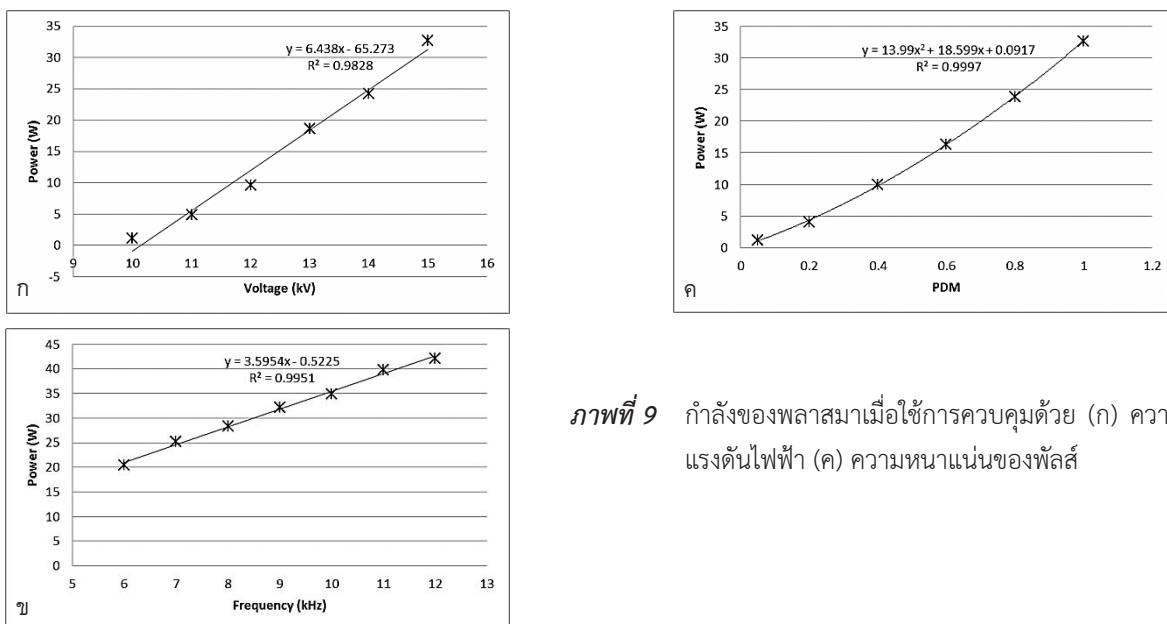
การศึกษาคุณสมบัติของพลาสมาโดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์เพื่อควบคุมกำลังของพลาสมา ภาพที่ 7 (ก-ค) แสดงภาพพลาสมาที่เกิดขึ้นเมื่อความหนาแน่นของพัลส์มีค่า 1/20 10/20 และ 20/20 ตามลำดับ พลาสมาที่ได้มีความเข้มต่างกัน และเกิดส่วนมากของพัลส์มีค่า 1/20 กำลังของพลาสมามีค่าน้อยที่สุดคือ 1 วัตต์ ลักษณะของสัญญาณที่จ่ายแก่ห้องพลาสมาแสดงดังภาพที่ 8 (ก) นั้นคือในช่วงแรงดันไฟฟ้า 20 ลูก จะมีแรงดันไฟฟ้า 1 ลูก หลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะลดลงจนมีค่าเป็น 0 โวลต์ โดยพลาสมาก็จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่แรงดันไฟฟ้ามีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าแต่ตัวของก้าวเท่านั้น ซึ่งสังเกตุได้จากสัญญาณพัลส์ของกระแสสัมภาร์ที่เกิดขึ้น ภาพที่ 7 (ข) เมื่อความหนาแน่นของพัลส์มีค่า 10/20 กำลังของพลาสมามีค่า 11 วัตต์ โดยลักษณะของสัญญาณที่จ่ายแก่ห้องพลาสมาแสดงดังภาพที่ 8 (ข) นั้นคือในช่วงแรงดันไฟฟ้า 20 ลูก จะมีแรงดันไฟฟ้า 10 ลูก พลาสมาก็จะเกิดขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าแต่ตัวของก้าวเท่านั้น และภาพที่ 7 (ค) ความหนาแน่นของพัลส์มีค่า 20/20 ซึ่งกำลังของพลาสมามีค่า



ภาพที่ 7 ภาพจากกล้องซีซีดีของพลาสมาซึ่งควบคุมโดยการปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ ที่มีค่า (ก) 1/20 (ข) 10/20 และ (ค) 20/20



ภาพที่ 8 กระแสเดิสชาร์จและแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายแก่ขั้วไฟฟ้าเมื่อใช้การควบคุมกำลังแบบปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพัลส์ ที่มีค่า (ก) 1/20 (ข) 10/20 และ (ค) 20/20



ภาพที่ 9 กำลังของพลาสมามีใช้การควบคุมด้วย (ก) ความถี่ (ข) แรงดันไฟฟ้า (ค) ความหนาแน่นของพัลส์

มากที่สุดคือ 33 วัตต์ สัญญาณไฟฟ้าที่จ่ายแก่ห้องพลาสม่าแสดงดังภาพที่ 8 (ค) โดยสัญญาณไฟฟ้ามีความต่อเนื่องนั้นคือพลาสม่าจะเกิดขึ้นทุกช่วงของแรงดันไฟฟ้า

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสม่าโดยเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ความถี่ของสัญญาณที่จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นของพลัส พบว่า การควบคุมกำลังของพลาสม่าโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ผลแสดงดังภาพที่ 9 (ก) สามารถใช้ควบคุมกำลังของพลาสม่าได้ดีกรีนีที่ไม่ต้องการใช้พลาสม่าที่มีกำลังต่ำ เนื่องจากที่กำลังต่ำพลาสม่าเกิดไม่สม่ำเสมอ วิธีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงกำลังของพลาสม่าได้ตั้งแต่ 1-33 วัตต์ การควบคุมกำลังโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่แสดงดังภาพที่ 9 (ข) สามารถควบคุมกำลังพลาสม่าได้ในช่วงแคบๆ ตั้งแต่ 20-42 วัตต์ สาเหตุหนึ่งมาจากการแหล่งจ่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ได้ในช่วงที่กว้าง การควบคุมกำลังโดยใช้การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของพลัส แสดงดังภาพที่ 9 (ค) สามารถนำไปใช้ในการควบคุมกำลังของพลาสม่าได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 1-33 วัตต์ และพลาสม่าเกิดสม่ำเสมอทั่วทั้งชั้นไฟฟ้า

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

เอกสารอ้างอิง

- Chirokov, A., Gutsol, A. & Fridman, A. (2005). Atmospheric pressure plasma of dielectric barrier discharges. *Pure and Applied Chemistry*, 77, 487-495
- Choi, I. S., Hwang, S. W. & Park, J. C. (2001). Application of medium frequency atmospheric plasma on continuous aluminum wire cleaning for magnet wire manufacturing. *Surface and Coatings Technology*, (142-144), 300-305.
- Fujita, H. & Akagi, H. (1999). Control and performance of a pulse-density-modulated series-resonant inverter for corona discharge processes. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 35, 621-627.
- Horng, R.-F., Chang, Y.-P., Huang, H.-H. & Lai, M.-P. (2007). A study of the hydrogen production from a small plasma converter. *Fuel*, 86, 81-89.
- Horng, R.-F., Chang, Y.-P. & Wu, S.-C. (2006). Investigation on the production of hydrogen rich gas in a plasma converter for motorcycle applications. *Energy Conversion and Management*, 47, 2155-2166.
- Jidenko, N., Petit, M. & Borra, J. P. (2006). Electrical characterization of microdischarges produced by dielectric barrier discharge in dry air at atmospheric pressure. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 39, 281.
- Li, Z., Zhang, B., Qu, L., Ren, J. & Li, Y. (2011). A novel atmospheric dielectric barrier discharge (DBD) plasma graft-filling technique to fabricate the composite membranes for pervaporation of aromatic/aliphatic hydrocarbons. *Journal of Membrane Science*, 371, 163-170.
- Massines, F., Rabehi, A., Decomps, P., Gadri, R. B., Segur, P. & Mayoux, C. (1998). Experimental and theoretical study of a glow discharge at atmospheric pressure controlled by dielectric barrier. *Journal of Applied Physics*, 83, 2950-2957.
- Sugimoto, S., Kiuchi, M., Takechi, S., Tanaka, K. & Goto, S. (2001). Inverter plasma discharge system. *Surface and Coatings Technology*, (136), 65-68.
- Wagner, H. E., Brandenburg, R., Kozlov, K. V., Sonnenfeld, A., Michel, P. & Behnke, J. F. (2003). The barrier discharge: basic properties and applications to surface treatment. *Vacuum*, 71, 417-436.
- Yong, L. & Xiangning, H. (2005). A series resonant inverter system with PDM and PFM hybrid control for plastic film surface treatment. *Industry Applications Conference, 2005. Fourtieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005*.